

证书号第 9842065 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于原子层沉积和等离子体修饰粉体表面的装置

发 明 人：郭大营；朱梦琦；马圣铭

专 利 号：ZL 2019 2 0547234.6

专利申请日：2019 年 04 月 22 日

专 利 权 人：中山大学

地 址：510275 广东省广州市海珠区新港西路 135 号

授权公告日：2019 年 12 月 27 日

授权公告号：CN 209848857 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面